



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202705252 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220425210. 1

(22) 申请日 2012. 08. 24

(73) 专利权人 蒋声君

地址 362500 福建省泉州市德化县龙浔镇湖
前路 148 号 B 梯 903 室

(72) 发明人 蒋声君

(51) Int. Cl.

C04B 41/86 (2006. 01)

C04B 33/34 (2006. 01)

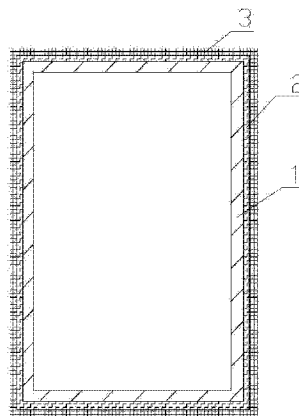
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种彩砂陶

(57) 摘要

本实用新型适用于彩砂陶制造技术领域, 提供了一种彩砂陶, 由坯体、砂粒层、釉色层构成, 坯体的外面设置有一层砂粒层, 砂粒层的外部设置有釉色层, 坯体采用普通材料注塑而成, 砂粒层使该彩砂陶看起来具备砂粒效果, 大方美观, 不同于其他陶瓷产品的光滑釉面效果, 能够使消费者感受到不同的视觉效果, 该彩砂陶制作方法简单, 生产成本较低, 适于大范围推广应用。



1. 一种彩砂陶,其特征在于,该彩砂陶包括:坯体、砂粒层、釉色层;所述坯体的外面设置有一层所述砂粒层,所述砂粒层的外部设置有所述釉色层。
2. 如权利要求 1 所述的彩砂陶,其特征在于,所述坯体采用普通材料注塑而成。

一种彩砂陶

技术领域

[0001] 本实用新型属于彩砂陶制造技术领域,尤其涉及一种彩砂陶。

背景技术

[0002] 彩陶具有很强的实用性,装饰性,造型多变,颜色丰富。彩陶工艺品也是近年来非常流行的家居摆设用品,可装饰摆设,有的彩陶花盆还可种植绿色植物吸收辐射。现有的彩陶都是光滑釉面效果,表面效果单一,外观大同小异。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种彩砂陶,旨在解决现有技术提供的彩砂陶都是光滑釉面,表面效果单一,外观大同小异,变化较为单一的问题。

[0004] 本实用新型是这样实现的,一种彩砂陶,该彩砂陶包括:坯体、砂粒层、釉色层;所述坯体的外面设置有一层所述砂粒层,所述砂粒层的外部设置有所述釉色层。

[0005] 进一步,所述坯体采用普通材料注塑而成。

[0006] 本实用新型提供的彩砂陶,由坯体、砂粒层、釉色层构成,坯体的外面设置有一层砂粒层,砂粒层的外部设置有釉色层,坯体采用普通材料注塑而成,砂粒层使该彩砂陶看起来具备砂粒效果,大方美观,不同于其他陶瓷产品的光滑釉面效果,能够使消费者感受到不同的视觉效果,该彩砂陶制作方法简单,生产成本较低,适于大范围推广应用。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型实施例提供的彩砂陶的剖面结构示意图。

[0008] 图中:1、坯体;2、砂粒层;3、釉色层。

具体实施方式

[0009] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0010] 图1示出了本实用新型实施例提供的彩砂陶的剖面结构。为了便于说明,仅仅示出了与本实用新型实施例相关的部分。

[0011] 该彩砂陶包括:坯体1、砂粒层2、釉色层3;坯体1的外面设置有一层砂粒层2,砂粒层2的外部设置有釉色层3。

[0012] 在本实用新型实施例中,坯体1采用普通材料注塑而成。

[0013] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型的应用原理作进一步描述。

[0014] 如图1所示,该彩砂陶包括:坯体1、砂粒层2、釉色层3;坯体1外面涂有一层砂粒层2,釉色层3涂抹在砂粒层2上。

[0015] 该彩砂陶主要由坯体1、砂粒层2和釉色层3组成,坯体1是普通材料塑成的,然后

在坯体 1 的表面涂抹一层配方中的砂粒,形成砂粒层 2,再摸一层配方中的釉色,形成釉色层 3,使实物看起来具备砂粒效果,美观,不同于其他陶瓷产品的光滑釉面效果,能够使消费者感受到不同的视觉效果。

[0016] 该彩砂陶主要是在坯体 1 的表面涂抹一层配方中的砂粒,形成砂粒层 2,再摸一层配方中的釉色,形成釉色层 3,使实物看起来具备砂粒效果,美观,给消费者一种新的视觉感受。该彩砂陶制作方法简单,适合大范围推广。

[0017] 本实用新型实施例提供的彩砂陶,由坯体 1、砂粒层 2、釉色层 3 构成,坯体 1 的外面设置有一层砂粒层 2,砂粒层 2 的外部设置有釉色层 3,坯体 1 采用普通材料注塑而成,砂粒层 2 使该彩砂陶看起来具备砂粒效果,大方美观,不同于其他陶瓷产品的光滑釉面效果,能够使消费者感受到不同的视觉效果,该彩砂陶制作方法简单,生产成本较低,适于大范围推广应用。

[0018] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

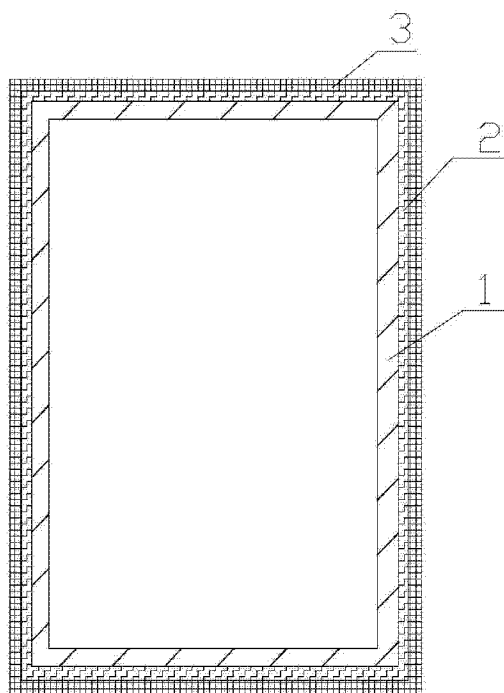


图 1